PCT/JP 2005/001176

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

21.1.2005

REC'D 10 FEB 2005

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 3月10日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-067856

[ST. 10/C]:

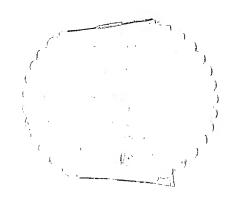
[JP2004-067856]

出 願 人 Applicant(s):

ソニー株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年12月 3日





【書類名】

特許願

【整理番号】

0390861103

【提出日】

平成16年 3月10日

【あて先】

特許庁長官 今井 康夫 殿

【国際特許分類】

G09C 5/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内

【氏名】

阿部 博

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】

100082740

【弁理士】

【氏名又は名称】

田辺 恵基

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

048253

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9709125

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

印画紙に印画された印画内容の不正複製を防止する不正複製防止装置において、

上記印画紙に有する紋様を所定単位の領域に区割りする区割手段と、

上記区割手段により区割された各上記領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の点に 基づいて上記輪郭に近似する曲線を生成するための複数の点を決定し、これら点を紋様情 報として抽出する抽出手段と、

上記抽出手段により抽出された上記紋様情報を上記印画紙に記憶する記憶手段と、

上記記憶手段により記憶された上記紋様情報から各上記領域を再構築し、当該再構築し た各上記領域を用いて上記印画紙の正当性を検証する検証手段と

を具えることを特徴とする不正複製防止装置。

【請求項2】

上記抽出手段は、

上記輪郭上における点と、上記輪郭から外側又は内側に所定距離だけ離れた点とを上記 複数の点として決定する

ことを特徴とする請求項1に記載の不正複製防止装置。

【請求項3】

上記抽出手段は、

各上記領域の面積に対応する数の点を上記輪郭上の点として選択し、当該選択した上記 輪郭上の点に基づいて上記輪郭に近似する曲線を生成するための複数の点を決定する

ことを特徴とする請求項1に記載の不正複製防止装置。

【請求項4】

印画紙に印画された印画内容の不正複製を防止する不正複製防止方法において、

上記印画紙に有する紋様を所定単位の領域に区割する第1のステップと、

区割した各上記領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の点に基づいて上記輪郭に近 似する曲線を生成するための複数の点を決定し、これら点を紋様情報として抽出する第2 のステップと、

上記抽出手段により抽出された上記紋様情報を上記印画紙に記憶する第3のステップと

上記記憶手段により記憶された上記紋様情報から各上記領域を再構築し、当該再構築し た各上記領域を用いて上記印画紙の正当性を検証する第4のステップと

を具えることを特徴とする不正複製防止方法。

【請求項5】

上記第2のステップでは、

上記輪郭上における点と、上記輪郭から外側又は内側に所定距離だけ離れた点とを上記 複数の点として決定する

ことを特徴とする請求項4に記載の不正複製防止方法。

【請求項6】

上記第2のステップでは、

各上記領域の面積に対応する数の点を上記輪郭上の点として選択し、当該選択した上記 輪郭上の点に基づいて上記輪郭に近似する曲線を生成するための複数の点を決定する ことを特徴とする請求項4に記載の不正複製防止方法。

【請求項7】

制御装置に対して、

所定の印画内容が印画された印画紙に有する紋様の撮像結果として得られた紋様画像に おける紋様を所定単位の領域に区割りする第1の処理と、

区割した各上記領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の点に基づいて上記輪郭に近 似する曲線を生成するための複数の点を決定し、これら点を紋様情報として抽出する第2 の処理と、

決定した上記点を紋様情報として上記印画紙に記憶する第3の処理と、

上記印画紙に記憶された上記紋様情報から各上記領域を再構築し、当該再構築した各上記領域を用いて上記印画紙の正当性を検証する第4の処理と を実行させるプログラム。

【書類名】明細書

【発明の名称】不正複製防止装置及びその方法並びにプログラム

【技術分野】

[0001]

本発明は、不正複製防止装置及びその方法並びにプログラムに関し、紙に印画された内 容の不正複製を防止する場合に適用して好適なものである。

【背景技術】

$[0\ 0\ 0\ 2\]$

従来、紙は各種内容の印画対象として用いられ、当該内容(以下、これを印画内容と呼 ぶ)が印画された印画紙は、例えば貨幣等の商品交換媒体、証明書等の内容証明媒体又は 個人の著作物等の情報記憶媒体などの各種媒体として機能するため高い価値を有している ことが多い。

[0003]

このため、印画紙に印画された印画内容の不正複製を防止する各種対処策が考えられて おり、当該対処策として、例えば一般に用いられる用紙(以下、これを普通用紙と呼ぶ) に微細なIC(Integrated Circuit)チップを埋め込む、又は、普通用紙自体に特殊加工を 施して特殊紙を生成する(例えば特許文献1参照)がある。

【特許文献1】特開2000-352913公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

ところでかかる対処策では、その手法がいずれも煩雑であることから限定的な場所で印 画内容を印画しなければならないため、例えば家庭やオフィス等においてある用紙に所定 の印画内容を印画してオリジナルの印画紙を作成した場合等には、当該印画内容の不正複 製を防止することが困難となり、この結果、印画紙に印画された印画内容を適切に保護で きないという問題があった。

[0005]

本発明は以上の点を考慮してなされたもので、印画内容を適切に保護し得る不正複製防 止装置及びその方法並びにプログラムを提案しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

[0006]

かかる課題を解決するため本発明においては、印画紙に印画された印画内容の不正複製 を防止する不正複製防止装置において、印画紙に有する紋様を所定単位の領域に区割りす る区割手段と、区割手段により区割された各領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の 点に基づいて輪郭に近似する曲線を生成するための複数の点を決定し、これら点を紋様情 報として抽出する抽出手段と、抽出手段により抽出された紋様情報を印画紙に記憶する記 憶手段と、記憶手段により記憶された紋様情報から各領域を再構築し、当該再構築した各 領域を用いて印画紙の正当性を検証する検証手段とを設けるようにした。

[0007]

また本発明においては、印画紙に印画された印画内容の不正複製を防止する不正複製防 止方法において、印画紙に有する紋様を所定単位の領域に区割する第1のステップと、区 割した各領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の点に基づいて輪郭に近似する曲線を 生成するための複数の点を決定し、これら点を紋様情報として抽出する第2のステップと 、抽出手段により抽出された紋様情報を印画紙に記憶する第3のステップと、記憶手段に より記憶された紋様情報から各領域を再構築し、当該再構築した各領域を用いて印画紙の 正当性を検証する第4のステップとを設けるようにした。

[0008]

さらに本発明においては、制御装置に対して、所定の印画内容が印画された印画紙に有 する紋様の撮像結果として得られた紋様画像における紋様を所定単位の領域に区割りする 第1の処理と、区割した各領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の点に基づいて輪郭 に近似する曲線を生成するための複数の点を決定し、これら点を紋様情報として抽出する 第2の処理と、決定した点を紋様情報として印画紙に記憶する第3の処理と、印画紙に記 憶された紋様情報から各領域を再構築し、当該再構築した各領域を用いて印画紙の正当性 を検証する第4の処理とを設けるようにした。

【発明の効果】

[0009]

以上のように本発明によれば、印画紙に有する紋様を所定単位の領域に区割し、区割し た各領域それぞれについて、当該領域の輪郭上の点に基づいて輪郭に近似する曲線を生成 するための複数の点を決定し、これら点を紋様情報として印画紙に記憶しておき、この記 憶された紋様情報に基づいて印画紙の正当性を検証するようにしたことにより、当該印画 紙の紋様を精度良く再現することができるため、特殊紙等を用いることなく高い確実性を もって簡易に不正複製を防止することができ、かくして印画内容を適切に保護することが できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0010]

以下図面について本発明の一実施の形態を詳述する。

$[0\ 0\ 1\ 1\]$

(1) 不正複製防止手法

紙は、図1に示すように、繊維の複雑な絡み合いにより構成された固有の模様(以下、 これを紋様と呼ぶ)を表面ではなく内部に有しており、この紋様は、光にかざすと視認で きることからも分かるように、例えば透過型スキャナ等により画像(以下、これを紋様画 像と呼ぶ)として得ることができる。

[0012]

そこで本実施の形態による不正複製防止手法においては、この紋様画像を用いて印画紙 に印画された印画内容の不正複製を防止する。

[0013]

この場合、不正複製防止装置は、図2(A)に示すように、例えばオリジナルの印画紙 (以下、これをオリジナル印画紙と呼ぶ) OPの紋様画像のうち、予め指定された領域(以下、これを指定領域と呼ぶ)ARに有する紋様の特徴パターン(以下、これを紋様パタ ーンと呼ぶ)をオリジナル印画紙〇Pにおける認証用として抽出する。

[0014]

そして不正複製防止装置は、この認証用の紋様パターン(以下、これを認証用紋様パタ ーンと呼ぶ)を2次元バーコード (以下、これを認証用紋様コードと呼ぶ) BCとしてオ リジナル印画紙OPにおける印画紙面の一部に印画し、かくして認証用紋様パターンをオ リジナル印画紙OPに記憶する。

[0015]

一方、不正複製防止装置は、図2(B)に示すように、この認証用紋様コードBCが印 画された印画紙(以下、これをコード付印画紙と呼ぶ) XPcの印画内容を複製する場合 、当該コード付印画紙XPcの紋様画像のうち指定領域ARに有する紋様パターンを認証 用紋様パターンとの比較用として抽出する。

[0016]

そして不正複製防止装置は、この比較用の紋様パターン(以下、これを比較用紋様パタ ーンと呼ぶ)と、認証用紋様コードBCから得られる認証用紋様パターンとを照合するよ うにしてコード付印画紙XPcの正当性(オリジナル印画紙OPの有無)を検証する。

[0017]

ここで不正複製防止装置は、この照合結果として所定の閾値以上の合致率が得られた場 合には、コード付印画紙XPcが正当なオリジナル印画紙OPであると判断し、当該コー ド付印画紙XPcに印画された印画内容の複製を許可する。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

これに対して不正複製防止装置は、所定の閾値よりも低い合致率が得られた場合には、

コード付印画紙XPcがオリジナル印画紙OPではなく複製印画紙であると判断し、当該コード付印画紙XPcに印画された印画内容の複製を禁止する。

[0019]

従ってこの不正複製防止手法では、オリジナル印画紙OPはその印画内容を制限なく複製することができるが、図3に示すように、当該印画内容が複製された複製印画紙には紋様画像が複製されることはないため、複製印画紙はその印画内容(オリジナルの印画内容)を一切複製できないこととなる。

[0020]

このようにしてこの不正複製防止手法においては、紋様画像から得られる紋様の情報に基づいて、コード付印画紙 X P c (図 2 (B)) の正当性 (オリジナル印画紙 O P の有無) を検証することにより、オリジナル印画紙 O P に印画された印画内容の不正複製を防止するようになされている。

[0021]

(2) 不正複製防止装置の構成

図4において、1は本実施の形態による不正複製防止装置の全体構成を示し、この不正複製防止装置1全体の制御を司る制御部2に対してバス3を介してスキャナ部4及びプリンタ部5が接続されることにより構成される。

[0022]

この制御部2は、中央処理ユニット、ワークメモリ及び情報記憶メモリを有し、当該情報記憶メモリには、紙の各種規格サイズそれぞれに対する指定領域AR(図2)の位置情報(以下、これを領域位置情報と呼ぶ)、2次元バーコード用の文字列情報(以下、これをコード文字列情報と呼ぶ)等の各種情報及びプログラムが記憶されている。そして制御部2は、ワークメモリにロードしたプログラムに従って、情報記憶メモリに記憶された各種情報を適宜用いて各種処理を実行するようになされている。

[0023]

実際上、制御部 2 は、認証用紋様コードB C (図 2 (A)) を印画させる所定の指令が操作部 (図示せず) から与えられると、紋様画像読取コマンドをスキャナ部 4 に送出する

[0024]

そして制御部 2 は、このコマンドの応答結果として、スキャナ部 4 からオリジナル印画 紙 O P (図 2 (A))における紋様画像のデータ(以下、これをオリジナル紋様画像データと呼ぶ) D 1 が与えられた場合、第 1 のモード(以下、このモードをコード印画モードと呼ぶ)に遷移する。

[0025]

[0026]

また制御部2は、所定の複製指令が操作部から与えられると、紋様画像読取コマンド及 びコード読取コマンドをスキャナ部4に送出する。

[0027]

[0028]

この場合、制御部2は、コード付紋様画像データD3の紋様画像から比較用紋様パター ンを抽出し、この比較用紋様パターンと、認証用紋様コードデータD2から得られた認証 用紋様パターンとを照合する。

[0029]

そして制御部2は、所定の閾値以上の合致率が得られた場合にのみ複製許可コマンドを 生成し、これをスキャナ部4に送出する。この場合、コード付印画紙XPc (図2 (B)) の印画内容がスキャナ部4において読み取られ、この印画内容はプリンタ部5において 印画される。

[0030]

このようにして制御部2は、オリジナル印画紙OPから抽出した認証用紋様パターンを 認証用紋様コードBCとして当該オリジナル印画紙OPに印画させ、当該印画させた認証 用紋様コードBCの認証用紋様パターンと一致する比較用紋様パターンを有するコード付 印画紙XPcについてのみ、印画内容の複製を許可することができるようになされている

[0031]

一方、スキャナ部4は、透過モード、反射モード及びコード読取モードを有し、制御部 2から紋様画像読取コマンドが与えられた場合には透過モード、また複製許可コマンドが 与えられた場合には反射モード、さらにコード読取コマンドが与えられた場合にはコード 読取モードをそれぞれ実行するようになされている。

[0032]

実際上、スキャナ部4は、透過モード時には、原稿台に載置されたオリジナル印画紙0 P又はコード付印画紙XPcに対して光を照射し、当該印画紙OP又はXPcを透過する ことにより得られる紋様投影光を光学系を介して固体撮像素子に結像する。そしてスキャ ナ部4は、この固体撮像素子から得られる紋様画像信号に対してA/D(Analog/Digital) 変換処理等を施し、この結果得られたオリジナル紋様画像データD1又はコード付紋様画 像データD3を制御部2に送出する。

[0033]

またスキャナ部4は、反射モード時には、原稿台に載置されたオリジナル印画紙〇Pに 対して光を照射し、当該印画紙OPを反射することにより得られる印画内容反射光を光学 系を介して固体撮像素子に結像する。そしてスキャナ部4は、この固体撮像素子から得ら れる印画内容画像信号に対してA/D変換処理等を施し、この結果得られた印画内容画像 データD4をプリンタ部5に送出する。

[0034]

さらにスキャナ部4は、コード読取モード時には、当該スキャナ部4に接続された2次 元コードリーダ4 aを起動し、当該2次元コードリーダ4 aにより読み取られることによ り供給される認証用紋様コードデータD2を制御部2に送出する。

[0035]

このようにしてスキャナ部4は、制御部2から与えられる各種コマンドに応じたモード を実行することにより、紋様画像、認証用紋様コードBC(図2)、又は印画内容を読み 取ることができるようになされている。

[0036]

他方、プリンタ部5は、2次元コード用のフォント情報(以下、これをコードフォント 情報と呼ぶ)及び紙の各種規格サイズそれぞれに対する認証用紋様コードBC(図2)の 位置情報(以下、これをコード位置情報と呼ぶ)等の各種情報を内部メモリに記憶してお り、これら情報を適宜用いて印画処理を実行する。

[0037]

この場合、プリンタ部5は、制御部2から認証用紋様コードデータD2が与えられると 、この認証用紋様コードデータD2に対してパルス幅変調処理等を施し、この結果得られ た印画データを印画ヘッド部に送出する。この結果、この印画データ、コードフォント情 報及びコード位置情報に基づく印画ヘッド部の駆動により、このとき印画紙台にセットさ

れた印画紙(オリジナル印画紙 OP)の所定位置に認証用紋様コードBC(図2 (A)) が印画されることとなる。

[0038]

またプリンタ部5は、スキャナ部4から印画内容画像データD4が与えられると、この 印画内容画像データD4に対してパルス幅変調処理等を施し、この結果得られた印画デー タを印画ヘッド部に送出する。この結果、この印画データに基づく印画ヘッド部の駆動に より、このとき印画紙台にセットされた用紙にオリジナル印画紙OPの印画内容が複製さ れることとなる。

[0039]

このようにしてプリンタ部5は、制御部2から供給される認証用紋様コードデータD2 に基づく認証用紋様コードBC(図2)を印画するとともに、印画内容画像データD4に 基づく印画内容を複製することができるようになされている。

[0040]

(3)制御部の処理

ここで、かかる制御部2におけるコード印画モード及び検証モード時の処理内容を機能 的に分類すると、図5に示すように、紋様画像から低域周波数成分の紋様画像(以下、こ れを低域紋様画像と呼ぶ)を抽出する低域周波数成分抽出部11と、当該低域紋様画像を 低輝度成分の画像(以下、これを白成分紋様画像と呼ぶ)及び高輝度成分の画像(以下、 これを黒成分紋様画像と呼ぶ)に分離する画像分離部12と、当該白成分紋様画像及び黒 成分紋様画像に有する紋様を複数の領域に区割りする領域区割部13と、当該各領域の外 周に近似する曲線を生成するための点(以下、これを制御点と呼ぶ)を紋様パターンとし て抽出する紋様パターン抽出部14と、当該紋様パターンを2次元バーコード変換する2 次元コード変換部15と、当該紋様パターンから領域区割部13で区割りされた複数の領 域を生成し、これらを用いてコード付印画紙 X P c (図 2 (B)) の正当性を検証する照 合部16とに分けることができる。

[0041]

この場合、制御部2は、コード印画モード時には、スキャナ部4から与えられるオリジ ナル紋様画像データD1に対して低域周波数成分抽出部11、画像分離部12、領域区割 部13、紋様パターン抽出部14及び2次元コード変換部15を順次介して各種処理を施 し、この結果得られる認証用紋様コードデータD2をプリンタ部5に送出する。

[0042]

また制御部2は、検証モード時には、スキャナ部4から与えられるコード付紋様画像デ ータD3に対して低域周波数成分抽出部11、画像分離部12及び領域区割部13を順次 介して各種処理を施した後、この処理結果と、スキャナ部4から与えられる認証用紋様コ ードデータD2とに基づく照合処理を照合部16において行うようになされている。

[0043]

以下、低域周波数成分抽出部11による低域周波数成分抽出処理、画像分離部12によ る画像分離処理、領域区割部13による画像区割処理、紋様パターン抽出部14による紋 様パターン抽出処理、2次元コード変換部15による2次元コード変換処理及び照合部1 6による照合処理を詳細に説明する。

[0044]

(3-1) 低域周波数成分抽出処理

低域周波数成分抽出部11は、例えば図6に示すように、オリジナル印画紙〇P(図2 (A)) 又はコード付印画紙XPc(図2(B)) の紋様画像から指定領域AR(図2) の紋様画像(以下、これを領域紋様画像と呼ぶ) IM1 (図6 (A)) を取得し、この領 域紋様画像IM1から低域成分紋様画像IM2(図6(B))を抽出する。

[0045]

具体的に低域周波数成分抽出部11は、内部メモリに記憶された領域位置情報に基づい て、スキャナ部4から与えられるオリジナル紋様画像データD1又はコード付紋様画像デ ータD3から領域紋様画像IM1のデータを取得し、当該取得した領域紋様画像IM1の データに対してフーリエ変換処理を施すことにより周波数成分のデータを生成する。

[0046]

そして低域周波数成分抽出部11は、この周波数成分のデータに対して、所定閾値以上 の高周波成分のデータ値を「0」とした後に逆フーリエ変換処理を施すことにより低域成 分紋様画像 I M 2 のデータ (以下、これを低域紋様画像データと呼ぶ) D 1 1 を生成し、 これを画像分離部12に送出するようになされている。

[0047]

このようにして低域周波数成分抽出部11は、低域成分紋様画像IM2を抽出すること により、例えばスキャナ部4での固体撮像素子のノイズ等、一般に画像の高周波成分に含 まれる各種ノイズ成分を除去することができるようになされている。

[0048]

この結果、低域周波数成分抽出部11は、各種ノイズ成分に起因する紋様パターン抽出 部14での紋様パターンの抽出精度の低下を回避させることができるようになり、ひいて は照合部 1 6 での照合処理の照合結果における信頼性を向上させることができるようにな されている。

[0049]

(3-2) 画像分離処理

画像分離部12は、例えば図7に示すように、低域周波数成分抽出部11において抽出 された低域成分紋様画像IM2(図7(A))を、白成分紋様画像WIM(図7(B)) と、黒成分紋様画像BIM(図7(C))とに分離する。

[0050]

具体的に画像分離部12は、低域周波数成分抽出部11から供給される低域紋様画像デ ータD11の低域成分紋様画像IM2の輝度値を画素ごとに順次検出し、当該検出結果が 所定の低輝度閾値(以下、これを白閾値と呼ぶ)以下の輝度値でなる画素(以下、これを 白画素と呼ぶ)以外の画素を最も高い輝度レベルに変換するようにして白成分紋様画像W IM(図7(B))を抽出した後、この白成分紋様画像WIMをデータ(以下、として白 成分紋様画像データと呼ぶ) D12として領域区割部13に送出する。

[0051]

また画像分離部12は、低域成分紋様画像IM2における各画素の輝度値の検出結果が 所定の高輝度閾値(以下、これを黒閾値と呼ぶ)以上となる輝度値を有する画素(以下、 これを黒画素と呼ぶ) 以外の画素を最も低い輝度レベルに変換するようにして黒成分紋様 画像BIM(図7(C))を抽出し、この黒成分紋様画像BIMをデータ(以下、これを 黒成分紋様画像データと呼ぶ) D13として領域区割部13に送出する。

[0052]

このようにして画像分離部12は、白成分紋様画像WIM(図7(B))と、黒成分紋 様画像BIM(図7(C))とに分離することにより、紋様の複雑さの程度を低減するこ とができるようになされている。

[0053]

この結果、画像分離部12は、複雑さの程度が大きいことに起因する紋様パターン抽出 部14での紋様パターンの抽出精度の低下を回避させることができるようになり、ひいて は照合部 1 6 での照合処理の照合結果における信頼性を向上させることができるようにな されている。

[0054]

かかる構成に加えてこの画像分離部12は、低域成分紋様画像IM2(図7(A))に 対する白成分紋様画像WIM(図7(B))及び黒成分紋様画像BIM(図7(C))の 面積比がそれぞれ例えば20[%]となるように白閾値及び黒閾値を調整するようになされ ている。

[0055]

具体的に画像分離部12は、低域成分紋様画像IM2における輝度値を画素ごとに順次 検出して白成分紋様画像WIM(図7(B))及び黒成分紋様画像BIM(図7(C))

を抽出したとき、当該検出結果に基づいて、図8に示すように、低域成分紋様画像 I M 2 における画素ごとの輝度値の分布を輝度ヒストグラムとして生成する。

[0056]

そして画像分離部12は、この輝度ヒストグラムに基づいて、このとき抽出した白成分 紋様画像WIM (黒成分紋様画像BIM) における白画素 (黒画素) の画素数が、低域成 分紋様画像 I M 2 (図 7 (A)) における全画素の 2 0 [%] (図 8 において破線部分) と なっているか否かを判断する。

[0057]

ここで画像分離部12は、この判断結果として白画素(黒画素)の画素数が全画素の2 0 [%]となっていなかった場合には白閾値(黒閾値)を変動し、当該変動した白閾値(黒 閾値)に基づいて白成分紋様画像WIM(黒成分紋様画像BIM)を再度抽出する。

[0058]

このようにして画像分離部12は、白画素及び黒画素の画素数が低域成分紋様画像IM 2 (図7 (A)) における全画素の20[%]となるように白成分紋様画像WIM(黒成分 紋様画像BIM)を抽出し、これを白成分紋様画像データD12 (黒成分紋様画像データ D13)として領域区割部13に送出するようになされている。

[0059]

これにより画像分離部12は、低域成分紋様画像IM2 (図7 (A))の全画素数に基 づいて相対的に白成分紋様画像WIM(図7(B))及び黒成分紋様画像BIM(図7(C)) を分離することができるため、例えば経年変化等により印画紙(低域成分紋様画像 IM2)の色調が変化した場合であっても、当該色調の変化分を除去することができるよ うになされている。

[0060]

この結果、この画像分離部12は、かかる色調の変化に起因する紋様パターン抽出部1 4 での紋様パターンの抽出精度の低下を回避させることができるようになり、ひいては照 合部16での照合処理の照合結果における信頼性を向上させることができるようになされ ている。

[0061]

(3-3) 領域区割処理

領域区割部13は、図7に示したように、白成分紋様画像WIM(図7(B))に有す る紋様を、隣接する白画素の集合を単位とする領域(以下、これを白ダマと呼ぶ)に区割 りすると共に、黒成分紋様画像BIM(図7(C))に有する紋様を、隣接する黒画素の 集合を単位とする領域(以下、これを黒ダマと呼ぶ)に区割りする。

[0062]

具体的に領域区割部13は、画像分離部12から供給される白成分紋様画像データD1 2の白成分紋様画像WIM(図7(B))から全ての白画素を検出した後、図9(A)に 示すように、任意の注目画素 A P に隣接する上下左右方向の 4 画素及び斜め方向の 4 画素 の計8画素(以下、これを8近傍画素と呼ぶ)の白画素を順次連結していく。

[0063]

そして領域区割部13は、例えば図9(B)に示すように、8近傍画素に白画素が検出 されなくなった時点で、これまで連結した白画素群に識別情報を対応付けて白ダマWD1 、WD2 ……、及びWDn を形成する。

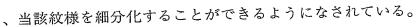
[0064]

また領域区割部13は、画像分離部12から供給される黒成分紋様画像データD13の 黒成分紋様画像BIM (図7 (C)) についても白成分紋様画像WIM (図7 (B)) と 同様にして複数の黒ダマBD (BD1~BDn) を形成するようになされている。

[0065]

このようにして領域区割部13は、白成分紋様画像WIM(図7(B))に有する紋様 を複数の白ダマWD(WD1~WDn)に区割りすると共に、黒成分紋様画像BIM(図 7 (C)) に有する紋様を複数の黒ダマBD (BD1 \sim BDn) に区割りすることにより

出証特2004-3111029



[0066]

この結果、領域区割部13は、白成分紋様画像WIM(図7(B))及び黒成分紋様画 像BIM(図7(C))に有する紋様を細かく分析することができるようになるため、紋 様パターン抽出部14での紋様パターンの抽出精度を向上させることができるようになり 、ひいては照合部16での照合処理の照合結果における信頼性を向上させることができる ようになされている。

[0067]

かかる構成に加えて領域区割部13は、例えば図10(A)に示すように、白成分紋様 画像WIM(図7(B))に有する紋様を複数の白ダマWD(WD1~WDn)に区割り した後、図10(B)に示すように、当該白ダマWDのうち予め規定された連結数以下と なるダマ(以下、これを小ダマと呼ぶ)を除去する。

[0068]

また領域区割部13は、区割りした黒ダマBD(BD1~BDn) についても白ダマW Dと同様に、当該黒ダマBDから小ダマを除去するようになされている。

[0069]

これにより領域区割部13は、白成分紋様画像WIM(図7(B))及び黒成分紋様画 像BIM(図7(C))に有する紋様を、特に特徴となり得る部分に限定した白ダマWD 及び黒ダマBDとして抽出することができるため、紋様パターン抽出部14での紋様パタ ーンの抽出精度をより向上させることができるようになされている。

[0070]

そして領域区割部13は、除去した結果得られた白ダマWD(WD1~WDn)及び黒 ダマBD(BD1~BDn)を、コード印画モードである場合には白ダマデータD14及 び黒ダマデータD15として紋様パターン抽出部14に送出し、これに対して検証モード である場合には白ダマデータD24及び黒ダマデータD25として照合部16に送出する ようになされている。

[0071]

(3-4) 紋様パターン抽出処理

紋様パターン抽出部14は、各白ダマWD(WD1~WDn) 及び各黒ダマBD(BD $_{1}\sim$ B D $_{\mathrm{n}}$) それぞれについて、当該ダマの外周上における点(以下、これをダマ外周点 と呼ぶ)に基づいてベジエ曲線(bezier curve)を生成するための制御点列を決定し、これ ら制御点列を紋様パターンとして抽出する。

[0072]

実際上、紋様パターン抽出部14は、領域区割部13から供給される白ダマデータD1 4の白ダマWD(WD1~WDn)及び黒ダマデータD15の黒ダマBD(BD1~BD n) における面積 (以下、これをダマ総合面積と呼ぶ) を画素数に基づいて算出し、予め 内部メモリに保持されたダマ総合面積(画素数)と正方格子の格子サイズ及びベジエ曲線 の次数との対応テーブルを参照して、このとき検出した画素数に対応する格子サイズ及び ベジエ曲線の次数に切り替える。

[0073]

そして紋様パターン抽出部14は、このとき切り替えた格子サイズの正方格子で白ダマ データD14の指定領域AR及び黒ダマデータD15の指定領域ARをそれぞれ区切ると 共に、このとき切り替えたn次のベジエ曲線を生成するための「n+1」個の制御点から なる制御点列を、当該指定領域AR内に有する白ダマWD及び黒ダマBDそれぞれについ て決定する。

[0074]

ここで、かかる制御点列の決定手法を具体的に説明するが、説明の便宜上、ここでは白 ダマWD1 について、3次のベジエ曲線を生成するための4個の制御点からなる制御点列 を決定する場合を図11を用いて説明する。

[0075]

この図11において、紋様パターン抽出部14は、正方格子と、白ダマWD」の外周と の交点 P1~P12 を制御点として認識し、例えば制御点 P1を最初の始点として、隣接 する 4 個の制御点を制御点列 P₁ ~ P₄ 、 P₄ ~ P₇ 、 P₇ ~ P₁₀ 、 P₁₀ ~ P₁₂ と して順次選択する。

[0076]

この場合、紋様パターン抽出部14は、各制御点列P1~P4、P4~P7、P7~P 1 o 、 P 1 o ~ P 1 2 の終点(制御点 P 4 、 P 7 、 P 1 o)を次の制御点列の始点(制御 点 P_4 、 P_7 、 P_{10}) として選択するようになされており、また最後の制御点列 P_{10} ~P12では3個の制御点をそのまま制御点列として選択するようになされている。

[0077]

ここで、これら制御点列 P 1 ~ P 4 、 P 4 ~ P 7 、 P 7 ~ P 1 0 、 P 1 0 ~ P 1 2 をそ のまま白ダマ WD_1 についての制御点列として決定した場合、当該制御点列 $P_1 \sim P_{12}$ から生成されるベジエ曲線は、白ダマWD1の外周よりもそれぞれ内側又は外側となるた め、実際の白ダマWD」とは極端に異なるダマとして得られてしまうことになる。

[0078]

そこでこの実施の形態の場合、紋様パターン抽出部 14 は、各制御点列 $P_1 \sim P_4$ 、 P_4 4 ~ P 7 、 P 7 ~ P 1 0 における始点及び終点間の制御点(以下、これを中間制御点と呼 ぶ) P₂ 及びP₃、P₅ 及びP₆、P₈ 及びP₉と、最後の制御点列P₁₀~P₁₂及び 最初の制御点列 $P_1\sim P_4$ における始点(P_{10} 、 P_1)間の制御点(以下、これも中間 制御点と呼ぶ) P_{11} 及び P_{12} とを白ダマ WD_{1} の外周よりも内側又は外側にずらすよ うになされている。

[0079]

具体的に紋様パターン抽出部14は、中間制御点P2及びP3を点対称の中心とした場 合に、当該中間制御点P2及びP3からの線分P1-P4に対する垂線と線分P1-P4 との交点Q2及びQ3に対応する点C2及びC3を検出し、当該検出した点C2及びC3 と制御点 P_1 及び P_4 とを制御点列 $P_1-C_2-C_3-P_4$ として決定する。

[0080]

そして紋様パターン抽出部14は、他の中間制御点P5及びP6、P8及びP9、P1 1 及びP 1 2 についても、中間制御点P 2 及びP 3 と同様にして点C 5 及びC 6 、C 8 及 び C_9 、 $C_{1\ 1}$ 及び $C_{1\ 2}$ をそれぞれ検出し、当該点 C_5 及び C_6 、 C_8 及び C_9 、 C_1 1 及びC 1 2 と、対応する制御点 P 4 及び P 7 、 P 7 及び P 1 0 、 P 1 0 及び P 1 2 とを 制御点列P4-C5-C6-P7、P7-C8-C9-P10、P10-C11-C12 としてそれぞれ決定する。

[0081]

このようにして紋様パターン抽出部14は、白ダマWD1 についての制御点列P1 -C $_{2}$ - C $_{3}$ - P $_{4}$ $_{4}$ - C $_{5}$ - C $_{6}$ - P $_{7}$ $_{7}$ - C $_{8}$ - C $_{9}$ - P $_{1}$ $_{0}$ - C $_{1}$ $_{1}$ - C _{1 2} をそれぞれ決定するようになされている。

[0082]

また紋様パターン抽出部14は、白ダマWD2~WDn及び、領域区割部13から供給 される黒ダマデータD15の各黒ダマBD(BD1~BDn)についても、白ダマWD1 の場合と同様にして3次のベジエ曲線を生成するための制御点列をそれぞれ決定するよう になされている。

[0083]

そして紋様パターン抽出部 1 4 は、このようにして決定した白ダマWD ($WD_1 \sim WD$ n) 及び黒ダマBD (BD1 ~BDn) それぞれの制御点列を、認証用紋様パターンのデ ータ(以下、これを認証用紋様パターンデータと呼ぶ)D16(図5)として生成し、こ れを2次元コード変換部15に送出する。

[0084]

このように紋様パターン抽出部 14 は、選択した制御点列($P_1 \sim P_4$ 、 $P_4 \sim P_7$ 、 P₇ ~ P₁₀、 P₁₀ ~ P₁₂) のうち、当該制御点列における中間制御点 (P₂ 及び P 3、 P_5 及び P_6 、 P_8 及び P_9 、 $P_{1\,1}$ 及び $P_{1\,2}$)を白ダマ WD_1 の外周よりも内側又は外側にずらすことにより、実際の白ダマ WD_1 により一層近似するダマを生成するための制御点列($P_1-C_2-C_3-P_4$ 、 $P_4-C_5-C_6-P_7$ 、 $P_7-C_8-C_9-P_{1\,0}$ 、 $P_{1\,0}-C_{1\,1}-C_{1\,2}$)を紋様パターンとして抽出することができるようになされている。

[0085]

(3-5) 2次元コード変換処理

2次元コード変換部15は、認証用紋様パターン(制御点列)を認証用紋様コードBC(図2(A))としてオリジナル印画紙OPに記憶させる。

[0086]

具体的に2次元コード変換部15は、供給される認証用紋様パターンデータD16の制御点列(各白ダマWD及び各黒ダマBDそれぞれの制御点列)の小数点以下を切り捨て、この結果得られたデータに対して、メモリに記憶されたコード文字列情報に基づく2次元バーコード変換処理を施すことにより認証用紋様コードデータD2を生成し、これを所定のタイミングでプリンタ部5に送出する。

[0087]

この結果、この認証用紋様コードデータD 2 は、プリンタ部 5 において、印画紙台にセットされた印画紙(オリジナル印画紙OP)の所定位置に認証用紋様コードBC(図 2 (A))として印画され、当該オリジナル印画紙OP(図 2 (A))に認証用パターンが記録されることとなる。

[0088]

なお、制御点列を構成する1つの制御点が取り得るデータ範囲として、図12に示すデータ範囲を想定した場合、n次のベジエ曲線を生成するための「n+1」個の制御点からなる制御点列をmとすると、認証用紋様パターンデータD16のデータサイズは、実験結果より、32m(n+1) [bit]となった。

[0089]

また既存の2次元バーコードは、図13に示すように、およそ $1\sim3$ [Kbyte]のバイナリデータを2次元バーコード変換することができる。従って、2次元コード変換部15は、図12及び図13からも明らかなように、既存の2次元コードを適用した場合であっても、認証用紋様パターンデータ16の制御点列を認証用紋様コードデータ12として適切に変換することができる。

[0090]

(3-6) 照合処理

[0091]

実際上、照合部16は、供給される認証用紋様コードデータD2に対して逆2次元コード変換処理を施すことにより認証用紋様パターンデータD16を復元し、当該認証用紋様パターンデータD16の制御点列に基づいて、元の白ダマWDに相当する白ダマ(以下、これを再構成白ダマと呼ぶ)及び元の黒ダマBDに相当する黒ダマ(以下、これを再構成黒ダマと呼ぶ)をそれぞれ生成する。

[0092]

ここで、かかる再構成白ダマ及び再構成黒ダマの再構成手法を具体的に説明するが、説明の便宜上、ここでは図11で説明した白ダマWD $_1$ に相当する再構成白ダマを再構成する場合を説明する。

[0093]

図14に示すように、照合部16は、紋様パターン抽出部14により抽出された白ダマ

WD1 (図14において破線で囲まれた斜線領域) についての制御点列 P_1 $-C_2$ $-C_3$ $-P_4$ 、 P_4 $-C_5$ $-C_6$ $-P_7$ 、 P_7 $-C_8$ $-C_9$ $-P_{10}$ 、 P_{10} $-C_{11}$ $-C_{12}$ から対応するベジエ曲線 Bc1、Bc2、Bc3、Bc4をそれぞれ生成する。

[0094]

なお、n次のベジエ曲線は、制御点をCPとし、Bernstein関数を

 B_i^n (t)

とすると、次式 【0095】 【数1】

$$R(t) = \sum_{i=0}^{n} B_{i}^{n} (t) C P_{i}$$

..... (1)

[0096]

により定義されものであり、この(1)式におけるBernstein関数

 B_i^n (t)

は、次式

[0097]

【数2】

 $B_{i}^{n}(t) = {}_{n}C_{i} \cdot t^{i}(1-t)^{n-i}$

$$= \frac{n!}{(n-i)!i!} t^{i} (1-t)^{n-1}$$

但し、0 < t < 1

..... (2)

[0098]

により定義される。

[0099]

そして照合部16は、図15に示すように、ベジエ曲線Bc1、Bc2、Bc3、Bc4によって囲まれる領域を、所定の単一輝度値で塗りつぶすことにより再構成白ダマを生成する。

[0100]

このようにして照合部 1 6 は、白ダマWD1 に相当する再構成白ダマを生成するようになされている。

[0101]

また照合部16は、白ダマWD $_1$ の場合と同様にして、認証用紋様コードデータD $_2$ における白ダマWD $_2$ ~WD $_n$ についての制御点列に基づいて、当該白ダマWD $_2$ ~WD $_n$ に相当する再構成白ダマを生成すると共に、当該認証用紋様コードデータD $_2$ における黒ダマBD(BD $_1$ ~BD $_n$)についての制御点列に基づいて、当該黒ダマBDに相当する再構成黒ダマを生成するようになされている。

[0102]

工変換をF、2次元逆フーリエ変換をF⁻¹とすると、次式 【0103】 【数3】

$$C_{POC}(x, y) = F^{-1} \begin{cases} F(R(x, y))F(D(x, y)) \\ |F(R(x, y))| |F(D(x, y))| \end{cases}$$

..... (3)

[0104]

に従って算出する。

[0105]

ここで、照合部 16 は、所定の閾値以下の位相限定相関値 C_p 。。が得られた場合には、このときスキャナ部 4 の載置台に載置されたコード付印画紙 XPc (図 2)が複製されたものであると判断し、このとき複製を禁止する旨とをスキャナ部 4 の表示部(図示せず)を介して通知する。

[0106]

これに対して照合部 16 は、所定の閾値よりも高い位相限定相関値 C_p 。。が得られた場合には、このときスキャナ部 4 の載置台に載置されたコード付印画紙 X P C (図 2)が正当なオリジナル印画紙 O P であると判断し、このとき複製許可コマンド C O M (図 5)を生成してスキャナ部 4 (図 4)に送出する。

[0107]

この結果、スキャナ部4では反射モードが実行され、このとき原稿台に載置されたコード付印画紙XPc(オリジナル印画紙OP)の印画内容が印画内容画像データD4としてプリンタ部5に送出され、この結果、プリンタ部5においてオリジナル印画紙OP(図2(A))の印画内容が用紙に複製されることとなる。

[0108]

この場合、照合部 16 においては、図 16 からも分かるように、位相限定相関ではその相関がある場合(図 16 (A))には鋭いピークとして現れる特徴があるため、このとき算出した位相限定相関結果を表示部(図示せず)を介して通知しておくようになされている。これにより照合部 16 は、位相限定相関結果の度合い(正当性の有無の度合い)を視覚的に分かり易く把握させることができるようになされている。

[0109]

(4) 本実施の形態による動作及び効果

以上の構成において、この不正複製装置 1 は、オリジナル印画紙 O P(図 2)の低域成分紋様画像 I M 2 (図 6 (B))に有する紋様を複数の白ダマW D 及び黒ダマW D として区割りし、これら白ダマW D 及び黒ダマW D それぞれの外周に近似するベジエ曲線を生成するための複数の制御点を紋様パターンとして抽出し、この紋様パターンを認証情報として当該オリジナル印画紙 O P に記憶しておく。

[0110]

この状態において不正複製装置1は、コード付印画紙XPcに印画された印画内容を複製する場合には、当該コード付印画紙XPcに記憶された紋様パターンに基づいて白ダマWD及び黒ダマWDに相当する再構成白ダマ及び再構成黒ダマを生成し、当該再構成白ダマ及び再構成黒ダマを用いてオリジナル印画紙OPであるか否かの正当性を検証する。

[0111]

従ってこの不正複製装置1では、印画紙自体に有している紋様パターンによりオリジナルの有無を識別することができるため、特殊紙等を用いることなく簡易に不正複製を防止することができる。従って、オリジナル印画紙OPの所有者は、複製印画紙に対する不正

複製を配慮することなくオリジナル印画紙OPを複製することができる。

[0112]

またこの場合、不正複製装置1は、低域成分紋様画像IM2 (図6 (B)) に有する紋 様から複数の制御点を紋様パターンとして抽出するため、一般に高周波成分に含まれる各 種ノイズ成分に起因する紋様パターンの抽出精度の低下を回避させることができる。

[0113]

さらにこの場合、不正複製装置1は、低域成分紋様画像IM2に有する紋様を構成する 白ダマWD及び黒ダマWDそれぞれの外周に近似する複数の制御点を紋様パターンとして 抽出するため、当該制御点から生成される再構成白ダマ及び再構成黒ダマからなる紋様を 、元の低域成分紋様画像IM2(図6(B))に有する紋様とほぼ同一の紋様として精度 良く再現することができ、この結果、正当性の検証精度を向上させることができる。

[0114]

そして不正複製装置1は、白ダマWD及び黒ダマWDそれぞれの外周に近似する複数の 制御点として、単に外周上だけの点ではなく、外周上の点(図11においてP₁、P₄、 P_7 、 P_{10})とその外周から外側又は内側に所定距離だけ離れた点(図11においてC 2、C3、C5、C6、C8、C9、C11、C12)とを紋様パターンとして抽出する

[0115]

従ってこの不正複製装置1では、これら制御点から生成される再構成白ダマ及び再構成 黒ダマからなる紋様を、元の低域成分紋様画像IM2(図6(B))に有する紋様とほぼ 同一の紋様として一段と精度良く再現することができ、この結果、正当性の検証精度をよ り向上させることができる。

[0116]

さらに不正複製装置1は、白ダマWD及び黒ダマWDそれぞれの外周に近似する複数の 制御点として、当該白ダマWD及び黒ダマWDのダマ総合面積に対応する数の点を紋様パ ターンとして抽出する。

[0117]

従ってこの不正複製装置1では、オリジナル印画紙〇Pに記憶する紋様パターンをほぼ 一定のデータサイズとして得ることができるため、紋様の区割り結果(白ダマWD及び黒 ダマWDの総合面積)にかかわらず、適切に紋様パターンをオリジナル印画紙OPに記憶 させることができる。

[0118]

以上の構成によれば、オリジナル印画紙OPに有する紋様を複数の白ダマWD及び黒ダ マWDとして区割りし、これら白ダマWD及び黒ダマWDそれぞれの外周に近似するベジ 工曲線を生成するための複数の制御点を紋様パターンとして当該印画紙OPに記憶してお き、コード付印画紙XPcの印画内容の複製時にこのときの印画紙XPcに記憶された紋 様パターンから再構成した紋様に基づいて、オリジナル印画紙OPであるか否かの正当性 を検証するようにしたことにより、当該オリジナル印画紙OPの紋様を精度良く再現する ことができるため、特殊紙等を用いることなく高い確実性をもって簡易に不正複製を防止 することができ、かくして印画内容を適切に保護することができる。

[0119]

(5) 他の実施の形態

上述の実施の形態においては、印画紙に有する紋様を所定単位の領域に区割りする区割 手段として、スキャナ部 4 での読取結果として得られる紋様画像から低域成分紋様画像 I M2 (図6 (B)) を抽出し、当該低域成分紋様画像 IM2 を白成分紋様画像WIM (図 7 (B)) 及び黒成分紋様画像BIM(図7(C)) に分離し、当該白成分紋様画像WI M及び黒成分紋様画像BIMに有する紋様を8近傍画素の画素を順次連結していくように して白ダマWD及び黒ダマBDに区割りするようにしたが、本発明はこれに限らず、必ず しも低域成分紋様画像 IM2を抽出しなくても良く、また必ずしも白成分紋様画像WIM 及び黒成分紋様画像BIMに分離しなくても良く、さらには近傍画素の白画素(黒画素)

を順次連結していくようにして白ダマWD(黒ダマBD)を区割りするようにしても良く 、要は、スキャナ部4での読取結果として得られる紋様画像に有する紋様を所定単位の領 域に区割りするこの他種々の手法を適用することができる。

[0120]

また上述の実施の形態においては、区割された各領域それぞれについて、当該領域の輪 郭上の点に基づいて輪郭に近似する曲線を生成するための複数の点を決定し、これら点を 紋様情報として抽出する抽出手段として、白ダマWD及び黒ダマBDのダマ総合面積に応 じて格子サイズ及びベジエ曲線の次数に切り替え、当該切り替えた格子サイズの正方格子 と交わる白ダマWD及び黒ダマBDの外周上の点に基づいてベジエ曲線を生成するための 制御点列を紋様情報として抽出するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限 らず、白ダマWD及び黒ダマBDのうち最大のダマ面積に応じて切り替えるようにしても 良く、また格子サイズ及び又はベジエ曲線の次数を固定値として設定しておくようにして も良い。

[0121]

また正方格子と交わる点を白ダマWD及び黒ダマBDの外周上の点としたが、本発明は これに限らず、例えば、白ダマWD及び黒ダマBDの外周上におけるある基準点を決定し 、当該基準点を中心とした円と交わる点を白ダマWD及び黒ダマBDの外周上の点とし、 さらにこの点を中心とした円と交わる点を次の白ダマWD及び黒ダマBDの外周上の点と していくようにしても良い。このときの円の直径又は半径を、白ダマWD及び黒ダマBD のダマ総合面積等に応じて切り替えるようにしても良い。

[0122]

また白ダマWD及び黒ダマBDの外周上の点に基づいてベジエ曲線を生成するための制 御点列を抽出するようにしたが、本発明はこれに限らず、当該白ダマWD及び黒ダマBD の輪郭上の点に基づいてベジエ曲線を生成するための制御点列を抽出するようにしても良 い。このようにすれば、図17に示すように、ドーナツ状の白ダマWD(又は黒ダマBD) として区割りされる場合であっても、図11で上述した手法と同様の手法により当該ダ マの形状を忠実に再現し得る制御点列を抽出することができる。なお、外周から外側又は 内側に所定距離だけ離れた点(図11において C_2 、 C_3 、 C_5 、 C_6 、 C_8 、 C_9 、C11、C12) を抽出する手法としては、図11で上述した手法に限らず、この他種々の 手法により当該点を抽出することができる。

[0123]

またベジエ曲線を生成するための制御点列を紋様情報として抽出するようにしたが、本 発明はこれに限らず、有理ベジエ曲線、Bスプライン曲線又は有理Bスプライン曲線等の この他種々の曲線を生成するための制御点列を紋様情報として抽出するようにしても良い 。この場合、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

[0124]

さらに上述の実施の形態においては、紋様情報を印画紙に記憶する記憶手段として、紋 様パターン (紋様特徴量) を認証用コード (2次元バーコード) BC (図2 (A)) とし て印画紙(オリジナル印画紙OP)に印画するようにした場合について述べたが、本発明 はこれに限らず、例えば紋様パターンに応じた穴や点字を印画紙に設けるようにしても良 く、又は紋様パターン(紋様特徴量)を直接印画紙に記述するようにしても良い。

[0125]

さらに上述の実施の形態においては、記憶手段により記憶された紋様情報に基づいて、 印画紙の正当性を検証する検証手段として、制御点列に基づいてベジエ曲線を生成し、当 該ベジエ曲線によって囲まれる領域を所定の単一輝度値で塗りつぶすことにより再構成白 ダマ及び再構成黒ダマを生成し、当該再構成白ダマ及び再構成黒ダマを対応するダマとの 位相限定相関を算出するようにして検証した場合について述べたが、本発明はこれに限ら ず、制御点列に基づいて有理ベジエ曲線、Bスプライン曲線又は有理Bスプライン曲線等 のこの他種々の曲線を生成するようにしても良く、また位相限定相関以外の手法により検 証するようにしても良い。この場合、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる

[0126]

さらに上述の実施の形態においては、不正複製防止装置として図4に示した構成を適用 するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の構成を適用 することができる。

[0127]

この場合、図5で示した各種処理又はその一部の処理を制御部に対して実行させるプロ グラムを、例えばコピー機等の紙を取り扱う既存の装置あるいは新規に製造された装置に インストールするようにしても良い。

【産業上の利用可能性】

[0128]

本発明は、紙を例えば貨幣等の商品交換媒体、証明書等の内容証明媒体又は個人の著作 物等の情報記憶媒体などの各種媒体として使用する場合に利用可能である。

【図面の簡単な説明】

[0129]

- 【図1】紙の紋様を示す略線図である。
- 【図2】不正複製防止手法の説明に供する略線図である。
- 【図3】オリジナル印画紙からの複製の説明に供する略線図である。
- 【図4】本実施の形態による不正複製防止装置の構成を示すブロック図である。
- 【図5】制御部の処理の説明に供するブロック図である。
- 【図6】低域周波数成分の抽出の説明に供する略線図である。
- 【図7】画像の分離説明に供する略線図である。
- 【図8】輝度ヒストグラムに基づく画像分離の説明に供する略線図である。
- 【図9】白ダマ(黒ダマ)の区割りの説明に供する略線図である。
- 【図10】小ダマの除去の説明に供する略線図である。
- 【図11】制御点列の決定の説明に供する略線図である。
- 【図12】データサイズの説明に供する略線図である。
- 【図13】2次元コードの種類を示す略線図である。
- 【図14】ベジエ曲線の生成の説明に供する略線図である。
- 【図15】再構成ダマの生成の説明に供する略線図である。
- 【図16】位相限定相関結果を示す略線図である。
- 【図17】他の実施の形態のよるベジエ曲線の生成の説明に供する略線図である。

【符号の説明】

[0130]

1 ……不正複製防止装置、2 ……制御部、4 ……スキャナ部、4 a ……コードリーダ、 5……プリンタ部、11……低域周波数成分抽出部、12……画像分離部、13……領域 区割部、14……紋様パターン抽出部、15……2次元コード変換部、16……照合部、 D1……紋様画像データ、D2……認証用紋様コードデータ、D3……比較用紋様画像デ ータ、D4……印画内容画像データ、D11……低域紋様画像データ、D12……白成分 紋様画像データ、D13……黒成分紋様画像データ、D14、D24……白ダマデータ、 D15、D25……黒ダマデータ、D16……認証用紋様パターンデータ、OP……オリ ジナル印画紙、XPc……コード付印画紙、AR……指定領域、BC……認証用紋様コー ド、IM1……領域紋様画像、IM2……低域紋様画像、WIM……白成分紋様画像、B IM……黒成分紋様画像、WD(WD1~WDn)……白ダマ、BD(BD1~BDn)黒ダマ。

【書類名】図面 【図1】

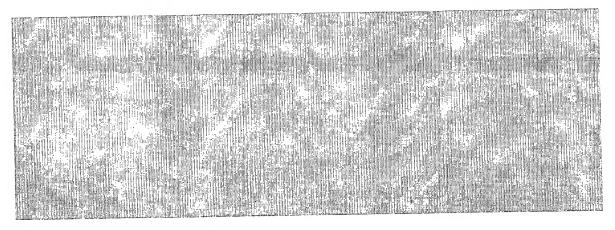
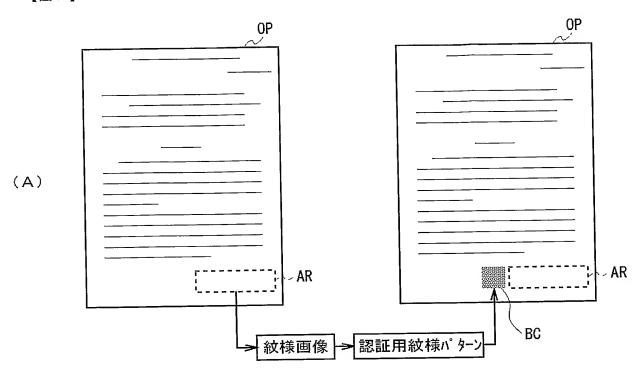


図1 紙の紋様

【図2】



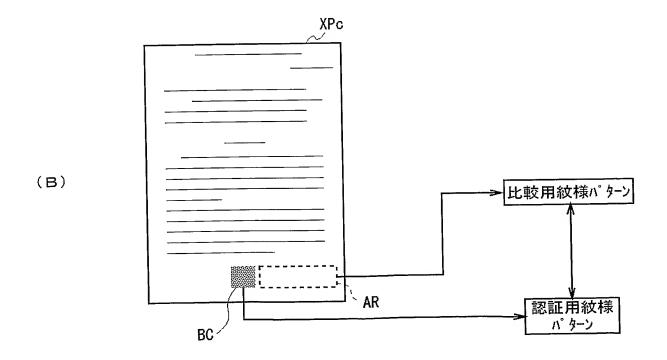


図2 不正複製防止手法

【図3】

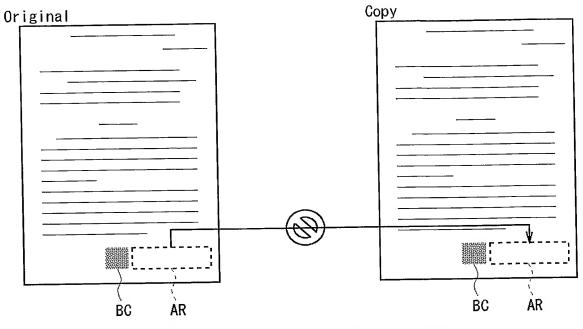


図3 オリジナル印画紙からの複製

【図4】

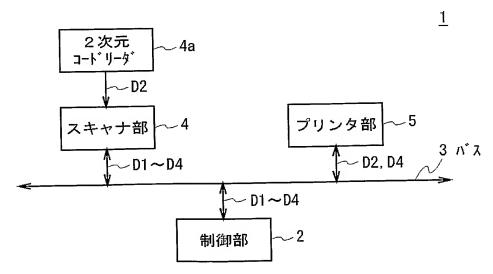


図4 本実施の形態による不正複製防止装置の構成

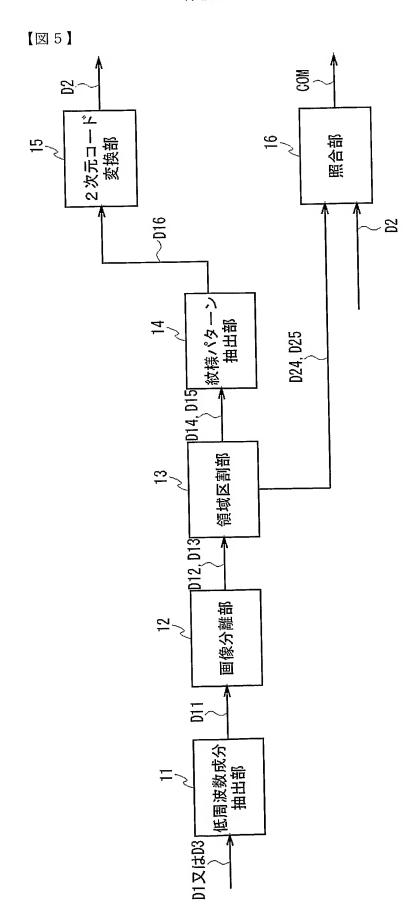


図5 制御部の処理

【図6】

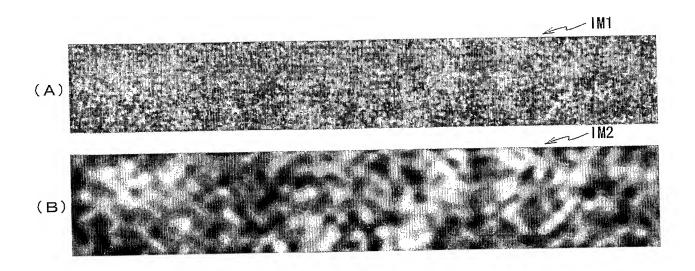


図6 低域周波数成分の抽出

【図7】

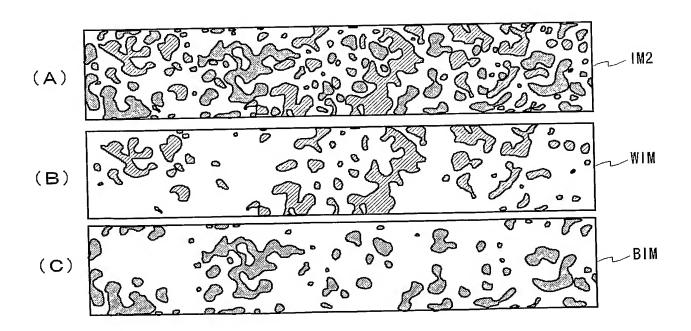


図7 画像の分離



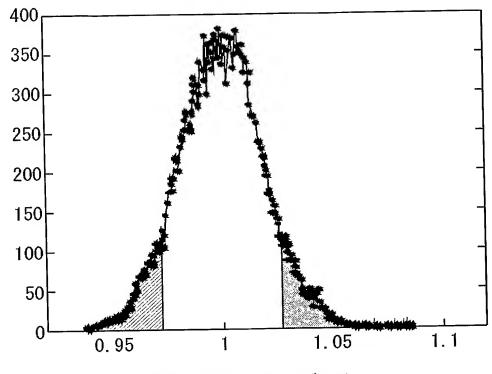
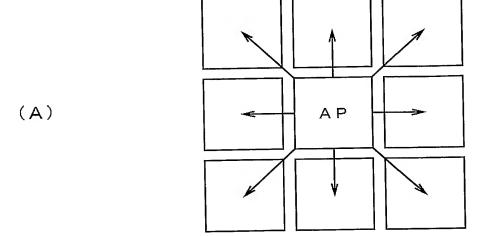


図8 輝度ヒストグラム

【図9】



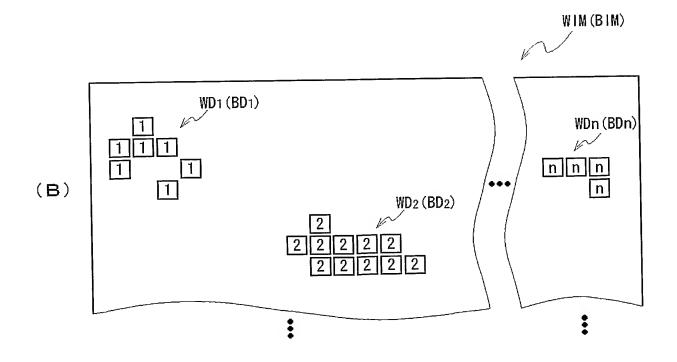


図9 白ダマ(黒ダマ)の区割り

【図10】

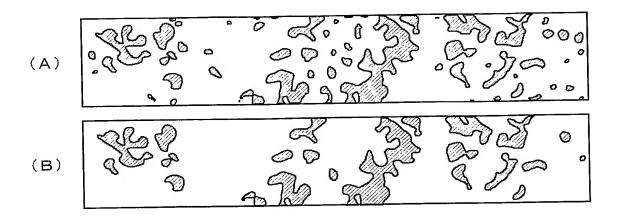


図10 小ダマの除去(白成分紋様画像)

【図11】

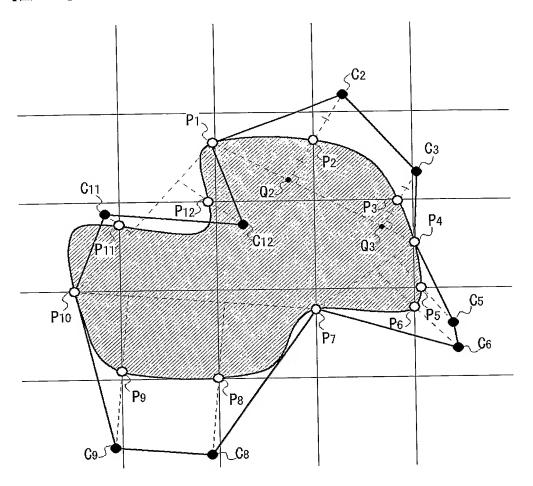


図11 制御点例の決定

【図12】

	データ範囲	データサイズ
制御点座標	0~1023	2×16bit
	計	32m(n+1)bit

図12 データサイズ

		DNE/17	DataWatrix	MaxiCode	0R⊔ F
		11101			国际的工作公司
		Ž			
	***************************************		為記憶		
国然国		Svmbo 1社(米)	CI Matrix社(米)	URS社(米)	デンソー(目)
	松	9 710	3,116	138	2, 710
	4 条 本	1 850	2, 355	93	4, 296
データ量		1 018	1,556	ş	2, 953
	地位	554	778	l	1,8
	沃丁				大容量
主な特徴		大容量データ	省スペース	高速読取	省スペース 高速読取
土が田涂		VO V	FA	物流	全分野
日か、日					180
規格化		 AIM International	ISO AIM International AIM International		JIS AIM International

図13 2次元バーコードの種類

【図14】

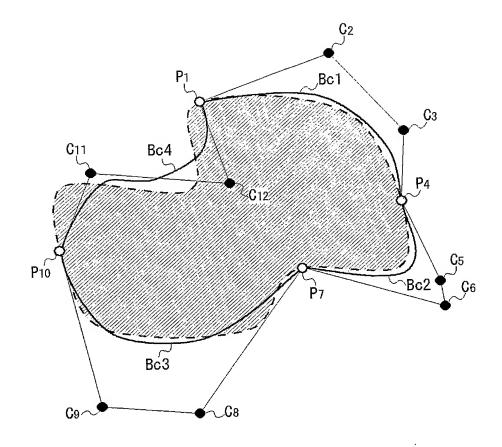


図14 ベジエ曲線の生成

【図15】

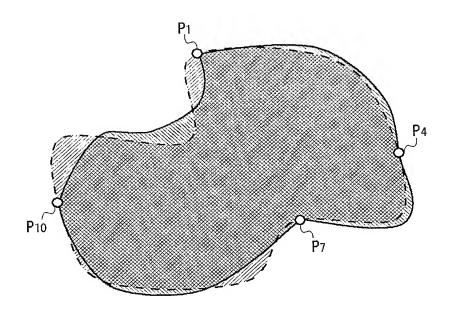
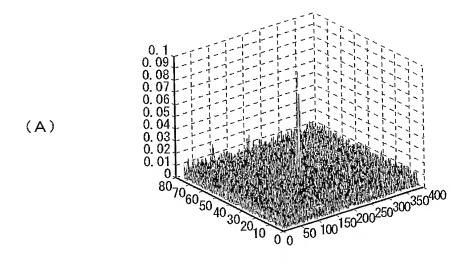


図15 再構成ダマの生成

【図16】



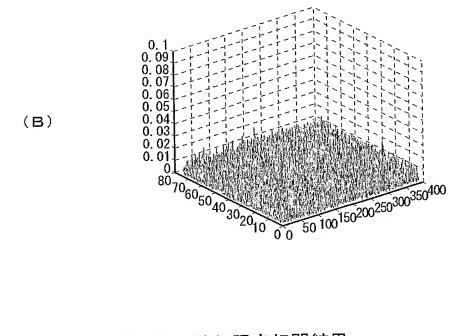


図16 位相限定相関結果

【図17】

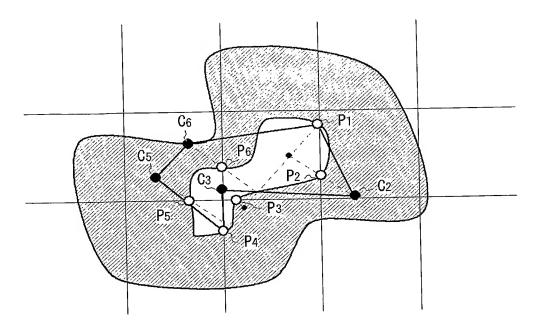


図17 他の実施の形態によるベジエ曲線の生成

【書類名】要約書

【要約】

【課題】

印画紙に印画された印画内容を適切に保護し得る不正複製防止装置及びその方法並びに プログラムを提案する。

【解決手段】

オリジナル印画紙OP(図2(A))に有する紋様の投影光を固体撮像素子を介して撮像し、この結果得られる紋様画像における紋様を白ダマWD及び黒ダマBDを区割りする。そしてこれら白ダマWD(黒ダマBD)をそれぞれ楕円形状に表した特徴量として算出するようにして認証用紋様パターン(紋様特徴量)を抽出し、この認証用紋様パターンを当該オリジナル印画紙OPに記憶しておく。この状態においてコード付印画紙XPcに印画された印画内容を複製する場合に、当該コード付印画紙XPcに記憶された認証用紋様パターンに基づいて、オリジナル印画紙OPであるか否かの正当性を検証する。

【選択図】

図 2

特願2004-067856

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月30日 新規登録 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社